PAT-NO: JP409100193A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09100193 A

TITLE: PREPARATION OF OXIDE CRYSTAL

PUBN-DATE: April 15, 1997

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
YAO, SHIN
NAMIKAWA, YASUO
EGAMI, MASAHIRO
SHIOBARA, TORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
SUMITOMO ELECTRIC IND LTD N/A
KOKUSAI CHODENDO SANGYO GIJUTSU KENKYU N/A
CENTER N/A

ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND CO LTD

APPL-NO: JP07260471

APPL-DATE: October 6, 1995

INT-CL (IPC): C30B015/00, C01G001/00 , C01G003/00 , C30B029/22

#### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To <u>increase</u> the crystal <u>growth rate</u> and prepare a large-sized oxide crystal of good quality in relation to a method for preparing the crystal for an oxide <u>superconductor</u> of a Y-based or a lanthanoid-based element by keeping the atmosphere for growing the oxide crystal under a higher pressure than oxygen partial pressure in the atmospheric air.

SOLUTION: The atmosphere for growing an oxide crystal having a structure of R<SB>1+x</SB>Ba<SB>2-x</SB>Cu<SB>3</SB>O<SB>7-z</SB> [R is Y or alanthanoid-based element; 0≤(x)≤1; 0≤(z)≤1] is regulated so as to provide ≥ 0.8atm partial oxygen pressure. A crystal of Y123 (YBa < SB > 2 < /SB > Cu < SB > 3 < /SB > 0 < SB > 7 - x < /SB >) is prepared by using an apparatus in the figure. Y<SB>2</SB>BaCuO<SB>5</SB> is placed in the lower part of a crucible 6 made of a sintered compact of Y<SB>2</SB>O<SB>3</SB>. Barium carbonate is mixed with copper oxide so as to afford 3:5 molar ratio of Ba to Cu and the resultant mixture is then calcined to provide a substance, which is placed in the upper part of the crucible and used as a raw material for a melt Supporting columns 7 made of an MgO single crystal are stood in a dish 8 made of Al<SB>2</SB>0<SB>3</SB> and Ag 9 is placed therein. The crucible 6 is then placed on the dish 8. Oxygen is introduced from an introduction port 14 is regulate the oxygen concentration at ≥95%. The interior of an airtight chamber 13 is heated at ≥1020°C with a heater 11 to carry out the crystal growth while rotating the seed crystal 2.

COPYRIGHT: (C) 1997, JPO

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平9-100193

(43)公開日 平成9年(1997)4月15日

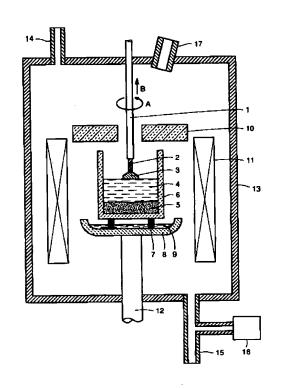
| (51) Int.Cl.8 |       | 識別記号            | 庁内整理番号 | FΙ                                    |                       |                  | 技術表示箇所     |
|---------------|-------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| C 3 0 B 15/00 |       |                 |        | C 3 0 B 15/00<br>C 0 1 G 1/00<br>3/00 |                       | Z<br>S<br>ZAA    |            |
| C 0 1 G       | 1/00  |                 |        |                                       |                       |                  |            |
|               | 3/00  |                 |        |                                       |                       |                  |            |
| C 3 0 B       | 29/22 | 5 0 1           | •      | C30B 29                               | C 3 0 B 29/22 5 0 1 B |                  | В          |
|               |       |                 |        | 審査請求                                  | 未請求                   | 請求項の数4           | OL (全 5 頁) |
| (21)出願番号      |       | 特願平7-260471     |        | (71)出顧人                               | 000002130             |                  |            |
|               |       |                 |        | 住友電                                   |                       | <b>気工業株式会社</b>   |            |
| (22)出顧日       |       | 平成7年(1995)10月6日 |        |                                       | 大阪府                   | <b>大阪市中央区北</b> 泊 | 兵四丁目 5番33号 |
|               | •     |                 |        | (71)出顧人                               | 3910044               | 91004481         |            |
|               |       |                 |        |                                       | 財団法人国際超電導産業技術研究センター   |                  |            |
|               |       |                 |        |                                       | 東京都洋                  | 医新橘5丁目3          | 4番3号 栄進開発  |
|               |       |                 |        |                                       | ピル6月                  | ř                |            |
|               |       |                 |        | (71)出顧人                               | 0000000               | 99               |            |
|               |       |                 |        |                                       | 石川島                   | 唐重工業株式会          | 会社         |
|               |       |                 |        |                                       | 東京都                   | F代田区大手町:         | 2丁目2番1号    |
|               |       |                 |        | (74)代理人                               | 弁理士                   | 深見 久郎            | (外2名)      |
|               |       |                 |        |                                       |                       |                  |            |
|               |       |                 |        |                                       | ·                     |                  | 最終頁に続く     |

## (54) 【発明の名称】 酸化物結晶の作製方法

### (57)【要約】

【課題】 結晶成長に悪影響を与えることなく、結晶成長速度を増大させることにより、良質で大型の酸化物結晶を作製することである。

【解決手段】 るつぼ6に入れられた原料としてBaO - C u Oの融液4をY2BaC u O5 の固相沈殿物5の存在下で加熱して融解し、所定の温度に保持した後、融液4の表面に種結晶2を接触させた状態で種結晶2を回転させながら引き上げることにより、Y B a 2 C u 3 O 7-x の構造を有する酸化物結晶3を成長させる方法において、その酸化物結晶3を成長させるための雰囲気が、大気中の酸素分圧よりも高い酸素分圧を有する。



1

# 【特許請求の範囲】

【請求項2】 前記酸化物結晶を成長させるための雰囲 気は、0.8atm以上の酸素分圧を有することを特徴 とする、請求項1に記載の酸化物結晶の作製方法。

【請求項3】 前記酸化物結晶を成長させるための雰囲 気は、0.95atm以上の酸素分圧を有することを特 徴とする、請求項1に記載の酸化物結晶の作製方法。

【請求項4】 前記酸化物結晶を冷却させるための雰囲 気は、不活性ガス雰囲気である、請求項1に記載の酸化 物結晶の作製方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、酸化物結晶の作製方法に関し、特にイットリウム系またはランタノイド系元素の酸化物超電導体の結晶の作製方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】イットリウム系酸化物超電導体(YBa2Cu3O7-x、以下、「Y123」と称する)は、臨界温度90Kを有する高温超電導材料として注目されている。また、その単結晶は超電導電子デバイス作製用基板の材料として注目されており、大型単結晶の作製技術の確立が望まれている。

【0003】Y123の結晶は約1000℃の包晶温度での包晶凝固反応で生成するが、一般に、包晶凝固反応による結晶の作製にはフラックス法が適している。そのため、従来から、Y123の結晶の作製において、アルミナや白金のるつぼを用い、BaO-CuO系融液をフラックスとしたフラックス法による結晶成長が主として試みられてきた。

【0004】しかしながら、フラックス法では、融液中の結晶核の生成を制御することができず、多数の結晶核が生じるため、大きな結晶を安定して作製することはかなり困難である。BaO-CuO系融液の反応性が高く、るつぼ内での保持が困難であることも大きな問題である。さらに、フラックスとなるBaO-CuO系融液中のイットリウム溶質濃度が包晶温度近傍において1%以下と低く、液相線の勾配も急峻であるため、過飽和度を大きくすることができない。このことから、結晶成長速度が遅く、大型のV123の単結晶を得ることはかた

り困難である(参考文献: Journal of Crystal Growth, 114, 1991, p.269 ~278, K. WatanabeおよびJournal of Crystal Growth, 121, 1992, p.531 ~535, S. Eliz abeth et.al)。

【0005】一方、引き上げ法は、Si、GaAs等の 半導体の大型単結晶の作製に用いられている結晶成長方 法であり、融液中から大型単結晶を制御性よく作製する のに適した方法である。しかしながら、Y123への応 用は、上述の包晶凝固の問題、融液の反応性の問題から 10 困難であった。

【0006】そこで、イットリアるつぼを用い、かつY 2 BaCuO5 相を溶質供給源としてるつぼ底に融液と 共存させることにより、引き上げ法でY123の単結晶 を連続的に成長させる方法が考案された (Solute Rich Liquid-Crystal Pulling(SRL-CP)法)。この方 法では、融液内に縦方向に温度勾配が設けられ、融液の 底温度(Tb)が包晶温度(Tp)よりも高く、かつ融 液の表面温度(Ts)がTpよりも低くなるように設定 · される。融液の底で、温度Tbで固相のY2 BaCuO 20 5 相と平衡した液相が融液の対流により融液の表面へと **輸送されるが、温度Tsでのイットリウムの溶解度は温** 度Tbにおける溶解度に比べてかなり小さいため、融液 の表面では液相は温度Tsで高い過飽和度を有すること になる。そのため、通常のフラックス法による結晶成長 と比較して高い成長速度で結晶を作製することが可能と なる(参考文献:1993年第54回応用物理学会学術 講演会、29p-ZK-7、山田他およびY.Yamada and Y.Shiohara, Pysica C217 (1993) p.182 ~188).

【0007】さらに、結晶回転数の制御、あるいは数値計算シミュレーションを用いた融液の対流状態の考察に基づく結晶成長条件の制御等により、大型の単結晶が作製されている(参考文献:Y.Namikawa, M. Egami, Y. Yamada and Y. Shiohara: J.Mater. Res., in pressおよびY.Namikawa, M. Egami and Y. Shiohara: Proc. of the 7th Int. Symp. on Superconductivity, Springer-Verlag, Tokyo, (1995), 595)。

### [0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述のように、イットリウム系超電導材料の結晶成長において は、包晶温度の近傍において溶質濃度が低く、液相線の 勾配が急峻であるため、SRL-CP法においてもまだ 結晶成長速度は十分に大きいとは言えない。通常の条件下では、Y123の単結晶の成長速度は0.05~0.1 mm/hであり、数mm/hのGaAs、数10mm/hのSi等に比べてはるかに小さい。そのため、長さが15mm程度の単結晶を作製するには、1週間以上、要していた。

以下と低く、液相線の勾配も急峻であるため、過飽和度 【0009】そこで、この発明は、上記のような問題点を大きくすることができない。このことから、結晶成長 を解決するためになされたものであり、本発明の目的 速度が遅く、大型のY123の単結晶を得ることはかな 50 は、結晶成長に悪影響を与えることなく、結晶成長速度

3

を増大させることにより、良質で大型の酸化物結晶を作 製することである。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】この発明に従った酸化物 結晶の作製方法は、るつぼに入れられた原料を加熱して 融解し、所定の温度に保持した後、融液の表面に種結晶 を接触させた状態で種結晶を回転させながら引き上げる ことにより、R1+x Ba2-x Cu3 O7-z (Rはイット リウムおよびランタノイド系元素からなる群より選ばれ た1種の元素、 $0 \le x \le 1$ 、 $0 \le z \le 1$ )の構造を有す る酸化物結晶を成長させる方法において、酸化物結晶を 成長させるための雰囲気が、大気中の酸素分圧よりも高 い酸素分圧を有することを特徴とする。

【0011】R1+x Ba2-x Cu3 O7-z は、その構成 元素に酸素を含むため、結晶が晶出する包晶温度の近傍 での平衡状態図は、雰囲気中の酸素分圧に顕著に依存す る。たとえば、Y123系の平衡状態図においては、大 気雰囲気(酸素分圧が約0.21atm)と比較する と、それより高い酸素分圧を有する雰囲気中では包晶温 度(Tp)が高くなり、BaO-CuO溶液中へのTp におけるイットリウム濃度は高くなり、また、Tpの近 傍での液相線の勾配は小さくなる。一方、大気雰囲気よ りも低い酸素分圧を有する雰囲気中では、Tpは低くな り、BaO-CuO溶液中へのTpにおけるイットリウ ム濃度は低くなり、また、TPの近傍での液相線の勾配 は大きくなる。したがって、大気雰囲気よりも高い酸素 分圧を有する雰囲気中では、大気雰囲気中に比べて大き な過飽和度を実現することができ、大気雰囲気中よりも 高い成長速度で酸化物結晶を作製することが可能とな る。

【0012】酸化物結晶を成長させるための雰囲気は、 8 a t m以上の酸素分圧を有するのが好ましく、 0.95atm以上の酸素分圧を有するのがさらに望ま しい。

【0013】また、上記のように成長した酸化物結晶を 冷却させるための雰囲気は、不活性ガス雰囲気であるの が好ましい。

【0014】成長した酸化物結晶を不活性ガス雰囲気中 で冷却することにより、結晶構造が正方晶から斜方晶へ と相転移することなく、結晶を取出すことが可能とな り、双晶のない酸化物結晶を得ることが可能となる。 【0015】

【実施例】本発明の酸化物結晶の作製方法の一実施例に ついて図面を参照して説明する。

【0016】 (実施例1) 図1は、本発明の一実施例と してY123の結晶の引き上げ法による作製を実施する ための装置を示す模式図である。

【0017】図1で示される装置において、装置の上方 には結晶引き上げ軸1が設けられている。この結晶引き

2が設けられている。種結晶2の下方端部にはY123 の結晶3が成長している状態が示されている。Y123 の結晶3は、BaO-CuOの融液4から成長する。B aO-CuOの融液4の下にはY2 BaCuO5 (以 下、「Y211」と称する)の固相沈殿物5が配置され ている。BaO-CuOの融液4とY211の固相沈殿 物5は、Y2 O3 焼結体からなるるつぼ6の内部に収容 されている。るつぼ6は、MgO単結晶からなるるつぼ 支持柱7によってA12O3からなる皿8の上に支持さ 10 れている。皿8には溶融状態のAg9が入れられてい

【0018】るつぼ6の上方には断熱材10が配置され ている。断熱材10の中央部を貫通するように結晶引き 上げ軸1が設けられている。電気ヒータ11は、るつぼ 6と皿8を取囲むように配置されている。るつぼ6と皿 8は、断熱材からなるるつぼ支持台12によって気密性 チャンバ13の中で支持されている。気密性チャンバ1 3の上部には酸素ガス等を導入するためのガス導入口1 4が設けられている。気密性チャンバ13の下部には、 20 排気口15が設けられている。排気口15には、酸素濃 度計16が設けられている。また、気密性チャンバ13 の上部には、のぞき窓17が設けられている。

【0019】上述のように構成された装置を用いて、Y 123の結晶は以下の手順で作製された。まず、内径5 Omm、外径60mm、深さ47mmのY2 O3 焼結体 からなるるつぼ6の下部にY2 BaCuOs を入れた。 また、BaとCuのモル比が3対5となるように炭酸バ リウムと酸化銅を混合し、温度880℃で40時間、仮 焼した物質をBaO-CuOの融液4の原料として、る 30 つぼ6の上部に入れた。A 12 O3 からなる **11** 8 には、 MgO単結晶からなるるつぼ支持柱7を立て、Ag9を 入れて、支持柱7の上にるつぼ6を載せた。

【0020】これらを気密性チャンバ13の中にセット し、ガス導入口14から酸素を導入し、酸素濃度計16 で酸素濃度をモニタした。炉内の酸素濃度を95%以上 に保持した状態で、電気ヒータ11により1020℃以 上の温度に加熱し、るつぼ6中の原料を融解した。この とき、Ag9は十分に溶融し、るつぼ6の周辺部はAg の雰囲気となっていた。また、Y2 BaCuO5 は、る 40 つぼ6の底で固相沈澱物5となっていた。さらに、この Y2 BaCuO5 の固相沈殿物5からイットリウムが融 液4中に溶解した。酸素流量は450m1/minに維 持されており、炉内の圧力は1atmであった。

【0021】次に、融液4の表面温度が約1015℃、 融液4の表面と底の温度差が約10℃となるように温度 条件を設定した。その後、種結晶2を下方端部にセット した引き上げ軸1を120rpmで回転させながら、ゆ っくりと降下させ、種結晶2の下方端部を融液4の表面 に接触させ、結晶成長を開始させた。種結晶の方位はc 上げ軸1の下方端部にはMgOの単結晶からなる種結晶 50 軸であった。引き上げ軸1を、図1において矢印Aで示

される方向に回転させながら、矢印Bで示す方向に引き 上げることにより結晶成長が行なわれた。

【0022】0.05~0.08mm/hの引き上げ速 度で約93時間、引き上げ軸1を引き上げることによ り、Y123の結晶3を成長させることができた。その Y123の結晶3の大きさは、正方晶の結晶構造のa 軸、b軸、c軸を用いて表わすと、ab面の面積が1 7. 2×16. 8 m m<sup>2</sup> であり、c 軸方向の結晶の長さ が12mmであった。結晶成長中の融液面の低下を考慮 した、この結晶の実際の成長速度は、約0.13mm/ 10 べての修正や変形を含むことは言うまでもない。 hであった。この値は、従来の大気中(酸素濃度が21 %)での引き上げ法による成長速度と比較すると、約 1.5~2.5倍と大きなものであった。これにより、 大気雰囲気中よりも高い酸素分圧を有する雰囲気下で は、結晶成長速度を増大させることができるという効果 が確認できた。

【0023】(実施例2)実施例1とほぼ同様の手順で Y123の結晶を作製し、融液の液面から切り離して、 液面の直上5mmの位置で結晶を保持した。その後、酸 素濃度0.5%以下の雰囲気における包晶温度よりも、20 結晶の温度が低くなるように温度を設定し、この状態 で、排気口15から酸素を排気しつつ、ガス導入口14 から窒素ガスを導入してチャンバ13内の雰囲気を置換 した。酸素濃度計16において酸素濃度が0.5%以下 になったのを確認した後、結晶を5mm/minの速度 で引き上げて炉外へ取出した。

【0024】通常、大気雰囲気または高い酸素分圧を有 する雰囲気中でY123の結晶を冷却すると、冷却中に 結晶表面から酸素が拡散し、結晶構造が正方晶から斜方 晶へと相転移を起こす。その結果、結晶表面近傍には多 30 数の双晶構造が発生することになる。このような双晶構 造は、結晶を超電導デバイス用基板として用いる場合に は望ましいものではない。

【0025】ところが、上記の実施例では不活性ガス雰 囲気中で結晶を冷却しているため、相転移を起こすこと なく、結晶を取出すことが可能となり、双晶のない正方 晶のY123の結晶を得ることができた。

【0026】以上に開示された実施例はすべての点で例

示であって制限的なものではないと考慮されるべきであ る。特に、本発明の酸化物結晶の作製方法において、上 記実施例ではY123の結晶について示されているが、 R<sub>1+x</sub> Ba<sub>2-x</sub> Cu<sub>3</sub> O<sub>7-z</sub> (Rはイットリウムまたは ランタノイド系元素、0≤x≤1、0≤z≤1)の構造 を有するものであれば、種々の酸化物の結晶成長に本発 明の作製方法は適用され得る。なお、本発明の範囲は、 以上の実施例ではなく、特許請求の範囲によって規定さ れるものであり、特許請求の範囲と均等の範囲内でのす

# [0027]

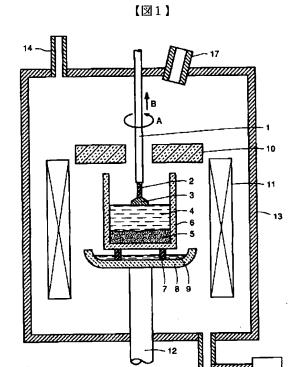
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 Ri+x Ba2-x Cu3 O7-z の構造を有する酸化物の結 晶成長において、結晶成長速度を効果的に増大させるこ とができ、良質で大型の酸化物結晶を作製することがで

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例として、たとえばY123の 結晶の引き上げ法による作製を実施するために用いられ る装置を示す模式図である。

#### 【符号の説明】

- 1 結晶引き上げ軸
- 2 MgO単結晶からなる種結晶
- 3 YBa2 Cu3 O7-x の結晶
- 4 BaO-CuOの融液
- 5 Y<sub>2</sub> BaCuO<sub>5</sub> の固相沈殿物
- 6 Y<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 焼結体からなるるつぼ
- 7 Mg〇単結晶からなるるつぼ支持体
- 8 A12 O3 からなる皿
- 9 溶融Ag
  - 10 断熱材
  - 11 電気ヒータ
  - 12 断熱材からなるるつぼ支持台
  - 13 気密性チャンバ
  - 14 ガス導入口
  - 15 排気口
  - 16 酸素濃度計
  - 17 のぞき窓



## フロントページの続き

(72)発明者 ヤオ シン

東京都江東区東雲1丁目14番3号 財団法 人国際超電導産業技術研究センター 超電 導工学研究所内

(72)発明者 並川 靖生

東京都江東区東雲1丁目14番3号 財団法 人国際超電導産業技術研究センター 超電 導工学研究所内 (72) 発明者 江上 雅裕

東京都江東区東雲1丁目14番3号 財団法 人国際超電導産業技術研究センター 超電 導工学研究所内

(72) 発明者 塩原 融

東京都江東区東雲1丁目14番3号 財団法 人国際超電導産業技術研究センター 超電 導工学研究所内